## 動的磁場下における高鉄濃度ナノ結晶軟磁性材料の磁壁移動のその場観察



Fig.1 交流磁場印加システムの模式図.



進藤大輔 牧野彰宏

東北大学多元物質科学研究所 赤瀬善太郎

東北大学金属材料研究所 Parmanand Sharma

Fig. 2 動的磁場下で撮影された熱処理 Fe<sub>85</sub>Si<sub>2</sub>B<sub>8</sub>P<sub>4</sub>Cu<sub>1</sub>のローレンツ顕微鏡像のスナップショット.矢印の方向に 0.5 Hz の交流磁場を印加した. (a)430℃熱処理試料, H=2.5 kA/m, (b)470℃熱処理試料, H=2.0 kA/m. 詳細,及び動画は文献(1)参照.



Fig. 3 470℃熱処理試料に静磁場を印加したときのローレンツ顕微鏡像.磁壁の位置および,より低い印加磁場での磁壁の位置を 鎖線で示した.白丸で示した場所において,磁壁のピン止めが起こっている.

Fe-Si-B-P-Cu系ナノ結晶軟磁性材料は、P および Cuの添加によりアモルファス前駆体のFe 濃度を従 来材よりも上げることで、高飽和磁束密度と低損失を 両立させた新しい軟磁性材料である.本研究では急冷 したFe<sub>85</sub>Si<sub>2</sub>B<sub>8</sub>P<sub>4</sub>Cu<sub>1</sub>アモルファス合金に様々な温度 での熱処理をして磁気特性を変えた材料を準備し、そ れぞれの試料における微視的な磁壁移動の様子を明ら かにするために、磁区観察用の透過電子顕微鏡法であ るローレンツ顕微鏡法を用いて、動的磁場下における 磁区変化を観察・比較した<sup>(1)</sup>.観察にはローレンツレ ンズおよびビーム振り戻し磁極を搭載した JEM-3000F,および磁場印加ホルダーを用いた(Fig. 1)<sup>(2)</sup>.動的ローレンツ顕微鏡観察の結果,最適な熱処理を経た試料の磁壁の動きはナノスケールに於いて も滑らかであったが,意図的に高温で熱処理し,ホウ 化物を析出させた試料では不連続な様子が観察され (**Figs. 2, 3**)<sup>(1)</sup>,保磁力の違いによる磁壁移動の違い を明らかにした.

## 文 献

- (1) Z. Akase, S. Aizawa, D. Shindo, P. Sharma and A. Makino: J. Magn. Magn. Mater., **375** (2015), 10–14.
- (2) Z. Akase and D. Shindo: J. Electron Microsc., **59**(2010), 207–213.

(2016年7月29日受理)[doi:10.2320/materia.55.588]

*In-situ* Lorentz Microscopy of Fe-rich Nanocrystalline Soft Magnetic Alloys under Dynamic Magnetic Field; Zentaro Akase\*, Daisuke Shindo\*, Parmanand Sharma\*\* and Akihiro Makino\*\* (\*Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials, Tohoku University, Sendai. \*\*Institute for Materials Research, Tohoku University, Sendai)

 $Keywords: \ Lorentz\ microscopy,\ in-situ\ observation,\ nanocrystalline\ soft\ magnetic\ material$ 

TEM specimen preparation: Focused Ion Beam  $\,$  TEM utilized: JEM–3000F  $(300 \ \text{kV})$